



PAJ 1976 to 1993

Record 1 of 1





JAPANESE PATENT OFFICE

(11) Publication Number: JP 57078613 A

(43) Date of publication: 19820517

(51) int. CI: G11B005-12 EQ 27

(71) Applicant:
CANON INC
CANON ELECTRONICS INC

(72) Inventor: NIIMI A

NIIMI AKIRA TAKAGI HIROTSUGU SAWADA TAKESHI YONEDA HIROSHI ABIKO SHUZO GOTO HIROICHI

(21) Application Information: 19801030 JP 55-151393

THIN FILM MAGNETIC HEAD AND ITS MANUFACTURE

(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce magnetic leakage, and to improve a magnetic conversion efficiency, by joining in one body a substrate on which a lower magnetic layer, a winding layer and other magnetic head component parts have been formed, and a protective plate on which an upper magnetic layer has been formed.

CONSTITUTION: On a substrate 10 cosisting of silicon, etc., a lower magnetic layer 11 and an insulating layer 12 are formed by means of spattering and etching, etc., and also a spiral winding 13 is formed by means of vapor-deposition of a conductive material, and etching. Subsequently, an insulating layer 14 is formed, and on both end parts of this indulating layer 14, an upper magnetic layer 15 of the gap part and an upper magnetic layer 16 of the back-gap part are formed respectively. On the other hand, on a protective plate such as glass, etc., upper magnetic layers 21, 22 are formed in advance by a photoresist process. Thereafter, the substate 10 and the protective plate 17 are joined in one body through an adhesive agent, and the part of line D is ground, by which the sliding surface of a magnetic tape is formed. In this way, each comonent parts can be manufactured with a high accuracy and a distance between the upper and lower magnetic substances ca be secured sufficiently, therefore, magnetic leakage is reduced and the magnetic conversion efficiency is elevated.

CD-Volume: MIJP023GPAJ JP 57078613 A1 001 Copyright

End Session

?

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57-78613

(1) Int. Cl.³ G 11 B 5/12

識別記号

庁内整理番号 7426-5D ③公開 昭和57年(1982)5月17日 発明の数 2審査請求 未請求

(全 5 頁)

の薄膜磁気ヘッド及びその製造方法

②特 願 昭55-151393

②出 願 昭55(1980)10月30日

⑫発 明 者 新見晄

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キャノン株式会社内

仍発 明 者 高木博嗣

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内

@発 明 者 沢田武

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内

@発 明 者 米田弘

明 和 魯

1. 発明の名称

海膜磁気ヘッド及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 基板側に第1磁性層, 絶縁層, 巻線層, ギャップ部第2磁性層及びパックギャップ部第2磁性層をあらかじめ形成し、一方保護板側には第2磁性層をあらかじめ形成し、前記基板側と保護板とを接合して一体化した薄膜磁気へツド。

(2) 保護板側に形成された第2磁性層は磁気記 録媒体摺動面より内面に配置されることを特徴と する特許請求の範囲第1項記載の薄膜磁気へツド。

(3) 基板上に第1磁性層を形成する工程と、この第1磁性層上に絶縁層を介して巻線層を形成する工程と、この巻級層上に絶縁層を形成する工程と、この絶縁層のギャップ側端部にギャップ部第2磁性層を形成し、バックギャップ側端部にバックギャップ部第2磁性層を形成する工程と、保護板側に第2磁性層を形成する工程と、それぞれの部分が形成された基板及び保護板を一体化させる

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内

@発 明 者 安彦修三

秩父市大字下影森1248番地キャ ノン電子株式会社内

@発 明 者 後藤博一

秩父市大字下影森1248番地キヤー

ノン電子株式会社内

の出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

⑪出 願 人 キヤノン電子株式会社秩父市大字下影森1248番地

0代 理 人 弁理士 加藤卓

工程とを含むことを特徴とする解膜磁気ヘッドの 製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は海膜磁気ヘッドおよびその製造方法に 係り、さらに詳しくは供給される電流の磁気変換 効率を改善した薄膜磁気ヘッドおよびその製造方 法に関するものである。

お腹磁気ヘッドは従来型の磁気ヘッドに比較して超小型化することができ、周波数特性が優れているため、記録密度の増大に対処できる磁気ヘッドとして大きな期待がもたれている。この酶原磁気ヘッドは優れた利点があるが書き込み電流が大きいことおよび再生出力が少ないと言う点で改良の余地があり、努力がつづけられている。その成果の1つが普線部分を多数巻きにすることである。この多数巻き構造の例を第1図~第4図に示す。

第1 図および第2 図に示す例はスパイタル構造の例を示し、図において符号1 は基板で、この基板1 上に磁性材2と、スパイラル状に形成された 巻線3 が薄膜堆積法の技術などを利用して、被着 されている。これらの部分の数形はエッチング心などによつて行われる。さらに詳細に述べれば、第2図に示すように磁性材2は下部磁性層2 a と 上部磁性層2 b とから成り、下部磁性層2 a 上に 絶験層4 を介して巻線3が形成され、さらに、そ の上側に絶線層5を介して上部磁性層2 b が形成 され、その上に保護板8が重ねられる。

このようなスパイラル構造を有する巻線を備えた薄膜磁気ヘッドは構造が簡単である為、製造工程が少なくて済むという利点があるが、下部磁性層2 m と上部磁性層2 b との間の距離が巻線3の間で狭くなつたり広くなつたりする為、磁気回路的に構洩が生じやすくなり、ギャップ部分への磁気変換効率が悪くなる。この為、絶縁層5 を厚くするなどの種々の改良案が考えられているが、工程が複雑になるわりには、磁気変換効率に対して充分な効果がない。

第3図及び第4図に示す例は積層構造の例で、 両図中第1図及び第2図と同一部分または相当す る部分には同一符号を付してある。この例にあつ

及びその製造方法を提供することを目的としてい る。

本発明においては上記の目的を達成する為に薄 腹磁気ヘッドを養板側と保護板側とに分け、基板 側に下部磁性層、巻線層、ギャップ部、ギャップ 上部磁性層及びパックギャップ部上部磁性層の一 部を形成し、保護板側に上部磁性層を形成し、両 者を接合して一体化させる構成を採用した。

以下、図面に示す実施例に基いて、本発明の詳 細を説明する。

第5図及び第6図は基板側の構造を説明するもので、図において符号10で示すものはシリコンなどからなる基板で、この基板10上には磁性材をスパッタリングなどの薄膜堆積法により被殺させ、エッチングにより整形し、下部磁性層11を形成する。この下部磁性層11の上面には絶縁層及びギャップを形成する為に、SiOaなどの絶縁材からなる絶縁層12を同じくスパッタリングして形成し、エッチング処理して整形する。この絶縁層12の上にA2などの海電材を終むし、エッチ

ては巻線3はほぼU字状に形成されるとともに、 下層のものほど幅広で、上層のものほど幅狭に形成され、それぞれの間には、絶縁層5 a が介装されており、各巻線の端部間は導線3 a によつて接続されている。

このような積層構造の巻線3を有する海膜磁気ヘッドでは、積層された巻線間に大きな段差ができ、上部磁性層2bや絶縁層5aを薄膜堆積法で形成する場合、均一な膜を形成することが難しくなり、いわゆるステップカバレッジが問題となる。すなわち巻線3の段差部において上部域性層2bや絶縁層が平坦な部分と比較して薄くなったり、切れたりする為に磁気回路的に段差部の磁性層の薄くなった所の磁束密度が増大して最初に飽和してしまいヘッドのギャップ部分は未飽和の状態となり、結果的には強気変換効率が悪くなってしまう。

本発明は以上のような従来の欠点を解消する為 になされたもので。磁気変換効率を大幅に向上さ せることができるように構成した薄膜磁気へツド

ングを行ってスパイラル状の巻線13を形成する。 そしてさらにこれら巻線13を被つて絶縁層及び ギヤツブ即となる絶縁層14をSiO₂などをスパ ツタリングとエッチングにより形成する。

SiO, からなる絶縁層12,14はギャップ幅として利用する為に、両者を合わせた厚みがギャップ幅になるように成膜を行うことが必要である。

次に、絶縁層14の両端部にギャップ部上部磁性層15とパックギャップ部上部磁性層16を形成する。ギャップ部の形成は薄膜堆積技術及びエッチング技術を利用している為、極めて高精度に形成することができる。

このようにして、まず、基板側の部分を形成しておく。

ところで保証板側は第7図~第10図に示すようにして形成される。

まず、第7図に示すようにガラスなどからなる 保護板17上でギャンプ先端配の5割~8割に相 当する邢分に Me 層18を蒸若し、 エッチングを 行つて Me 層18の下に凸部18を形成する。この 凸部18の高さは第6図に示すギャップ先端部の ・ 焼魚 磁性層15の薄疑とほぼ同一にする。

次にM。層18を残したままでギャップ先端部分及びパックギャップ部分に相当する部分にフォトレジスト20を塗布する。

次に第8図に示すようにフォトレジスト20で 覆われていない部分をエッチングして保護板17 に凹部17aを形成する。この凹部17aの深さ は巻線13, 絶線層12,14の合計の厚さより 大であることが好ましく、その15~5倍程度が 好ましい。また、凹部17aの側壁は傾斜を持た せた方が良く、好ましくは45~80度程度にな るように顕整する。

次に第9図に示すようにフォトレシスト20を 放表し、M。層18を残したままで保険料17の全面にわたつて上部磁性層21を薄膜堆積法によつ て形成する。しかる後、第10図に示すようにM。 層18を除いてM。層18の上部の磁性層21をリ フトオフ法で取り除く。そしてバックギャップ部 分に相当する部分に第6図に示した磁性層15と

尚、上記の実施例はスパイラル構造のものとして例示したが、積層構造の薄膜磁気ヘッドに対してもまつたく同様に適応することができる。又、スパイラルと積層型との混合型のものにも適用でき、基板材料としてはガラスの他にシリコン、アルミナ等が使用でき、絶機層としてはSiO」の他にアルミナ、マグネシア、スピネル等が使用でき巻線の材料としてはALOの他にAu、Cu等も充分に使用できる。

以上の説明から明らかなように本発明によれば 基板側と保護質とをそれぞれの必要部分を別々に 形成し両者を接合する構造となつているため下部 磁性層と上部磁性層との間隔を充分にとることが でき磁気の漏洩が少なく、磁気変換効率を大幅に 高めた薄膜磁気ヘッドを得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来のスパイラル構造の巻線を有する 海線磁気ヘッドの平面図、第2 図は、第1 図のA - A線一部拡大断面図、第3 図は従来の積層型巻 線を有する薄膜磁気ヘッドの平面図、第4 図は第 1 6の段差にほぼ等しい取さで磁性層 2 2 をマス キングにより形成する。

このようにして保護板 1 7 側の各部を形成した 後第1 1 図に示すように基板 1 0 側と保護板 1 7 側とを接着剤を介して接着させ一体化させる。こ の時保護板 1 7 側の凹部 1 7 a が形成する空間 23 は接着剤で満たされても空間のままでも良い。こ のようにして一体化させた後、第1 1 図に D - D 線で示す部分を研削して 磁気テープ 摺動面を形成 し

は機磁気ヘッドを完成する。

このようにして得た薄膜磁気ヘッドは薄膜堆積 技術を利用して形成される為、高納度に作成でき、 磁気回路的にも上部磁性体と下部磁性体との間の 距離を充分にとることができ、磁気の漏洩は少な く電流の磁気変換効率は極めて高くなる。また、 第11図からも明らかなように、上部磁性層21 がギャップ部の上部磁性層15と接触しているため 気記録媒体の摺動面にでるギャップは一つであり 磁気変換効率を高めることができる。

3 図のB-B線一部拡大断面図、第5 図以下は本 発明の一実施例を説明するもので、第5 図は基板 の平面図、第6 図は第5 図のC-C線一部拡大断 面図、第7 図~第10 図は保護板側の製造工程を 説明する一部拡大断面図、第11 図は基板側と保 酸板側とを一体化させた状態の一部拡大断面図で ある。

10 … 基板 11 … 下部磁性層

12,14 … 絶象層 13 … 卷線

15,16 … 磁性層 17 … 保護板

18 ··· M_o 磨 20 ··· フォトレジスト

21,22 … 上部磁性層

特許出願人 キヤノン株式 公社

(他1名)

代理人 弁理十加藤























